

「NEDOプロジェクトを核とした人材育成、産学連携等の総合的展開」

有機ケイ素先端材料開発技術者養成 に係る特別講座合同ワークショップ

日時

2024年10月21日(月)

14時00分～17時10分 (受付時間13時30分～14時00分)

対象者

企業の研究者・開発者、大学教員・学生

内容
(予定)

13:30-14:00 受付

14:00-14:10 開会挨拶・趣旨説明

14:10-15:00 Q単位シラノール化合物の単離および

水素結合性無機構造体の開発

(産総研 五十嵐正安 上級主任研究員)

15:00-15:10 —休憩(名刺交換)—

15:10-16:00 オリゴシロキサン¹の連結制御と多孔質材料の合成

(早稲田大学 下嶋敦 教授)

16:00-16:10 —休憩(名刺交換)—

16:10-17:00 次世代材料開発に有効な、構造規制シルセスキオキサン

及びシランカップリング剤の合成

(群馬大学 海野雅史 教授)

17:00-17:10 質疑応答・閉会

17:10-17:30 —移動—

17:30-19:00 懇親会(名刺交換)

お申込み

<https://forms.office.com/r/inqA1a1Bux>

※只今申込を受け付けています。申込締切:2024年10月14日(月)



現地参加

早稲田大学西早稲田キャンパス

新宿区大久保3-4-1

※会議室は参加受付後に別途ご連絡

オンライン参加

Zoomを予定

※URLは参加受付後に別途ご連絡

お問い合わせ

産業技術総合研究所 触媒化学融合研究センター 五十嵐正安

Tel : 050-3521-2115

E-mail : M-silicone-kouza-ml@aist.go.jp